

8月号【SSDM2026特集】

OYO BUTURI Vol.95, No.8 (2026)

会員に直送している機関誌『応用物理』は、「先端の融合分野を解かりやすく、かつ民間企業の方にも興味を持っていただける内容」をテーマとした編集を進めています。

8月号では9月14日から開催する「SSDM2026(国際固体素子材料コンファレンス)」の広告特集を実施いたします。多くの応物会員、そして、半導体研究のキーパーソンが国内外から出席する本会議に向けて、自社製品・サービスを訴求する良い機会かと存じます。

各位におかれましては、趣旨をご理解くださり、広告掲載に向けてご検討賜りますよう、お願い申し上げます。

SSDM2026 国際固体素子材料コンファレンス
会期: 2026年9月14日(月)- 17日(木)
会場: 出島メッセ長崎

SSDM2026 組織委員長 / 波多野 睦子 (東京科学大学)
SSDM2026 論文委員長 / 中 塚 理 (名古屋大学)
SSDM2026 実行委員長 / 長 汐 晃輔 (東京大学)

Conference Scope

Area 1 Advanced CMOS: Material Science/ Process Engineering / Device Technology

Chair : K. Kakushima (Science Tokyo)

Area 2 Advanced and Emerging Memories/ New Applications

Chair : X. Bai (NanoBridge Semiconductor, Inc.)

Area 3 Heterogeneous and 3D Integration/ Interconnect/ MEMS

Chair : M. B. Takeyama (Kitami Inst. of Tech.)

Area 4 Power/ High-speed Devices and Materials

Chair : T. Sato (Hokkaido Univ.)

Area 5 Photonics: Devices/ Integration/ Related Technology

Chair : K. Akahane (NICT)

Area 6 Energy Harvesting and Converting Devices and Materials

Chair : H. Suzuki (Univ. of Miyazaki)

Area 7 Organic/ Molecular / Bio-electronics

Chair : T. Tokuda (Science Tokyo)

Area 8 Low Dimensional Devices and Materials

Chair : M. Jo (RIKEN)

Area 9 Novel Functional/ Quantum

/ Spintronic Devices and Materials

Chair : T. Fujita (Osaka Univ.)

Area 10 Thin Film Electronics: Oxide/

Non-single Crystalline/ Novel Process

Chair : R. Matsumura (NIMS)

Area 11 Advanced Materials: Synthesis/ Crystal Growth

/ Characterization

Chair : K. Watanabe (Shinshu Univ.)

Area 12 Advanced Circuits/ Systems Interacting with

Innovative Devices and Materials

Chair : K. Miyaji (Shinshu Univ.)

広告特集-企画内容

対象月号	2026年8月号(2026年8月10日発行)	
掲載特典	広告へ特集オビ(SSDM2026) ※原稿サイズによって不可の場合あり 特集表紙から続けて広告を掲載	
掲載料金 (税別)	前付4色1頁	賛助会員 250,000円 / 一般 260,000円
	前付1色1頁	賛助会員 125,000円 / 一般 135,000円
	※上記以外の広告スペースにつきましてはお問い合わせください	
広告申込締切日	2026年7月3日(金)	
広告原稿締切日	2026年7月10日(金)	

広告特集
掲載イメージ

SSDM
見どころ
紹介

広告掲載スペース

